



首页信息

首页 >> 首页新闻中心

· 新闻中心

· 通知公告

· 学术报告

· 教授风采

清华大学中国科技政策中心组织学术沙龙探讨美国专利改革

2013-06-27 [大 中 小]

6月21日，清华大学中国科技政策研究中心第63期学术沙龙在学院302会议室召开，专利法领域知名学者、前美国专利商标局对外事务主管、杜克大学法学院教授Arti Rai（阿迪·兰）博士应邀作题为《美国专利改革：美国专利法案（AIA）及后续努力》（Patent Reform in the U.S.: The America Invents Act and Beyond）的讲座。清华大学法学院冯术杰老师、应杰律师、事务所合伙人何菁博士担任点评嘉宾，北京科技大学俞文华副教授，以及来自公管学院和法学院院的研究生参与了此次沙龙。



Rai教授基于自身科研及实践经验，对美国专利改革的历程、现状及前景进行了详尽的梳理。她从美国联邦贸易委员会和美国国家科学院的两份报告出发，介绍了美国专利法案（AIA）的背景起源，接着从专利质量、专利侵权赔偿和美国与其他国家专利法的协调三个方面，分析了美国专利制度改革面临的现实问题及该法案出台的政策初衷。Rai教授指出，尽管美国专利法案（AIA）在2011年正式出台，但美国专利商标局在诸如“公开披露”等问题上与联邦巡回上诉法院存在一定的分歧，与此同时，当前愈演愈烈的智能手机专利大战和“专利流氓”等问题，已成为下一步专利改革面临的新挑战。

主题演讲之后，冯术杰老师与何菁博士做了精彩点评并与Rai教授展开深入讨论，研究生同学们也分别基于各自感兴趣的问题与Rai教授进行了交流探讨。

（供稿：清华大学中国科技政策研究中心）